フェムト秒 Ti:Sapphire レーザの3次高調波を用いたエタノール分子の解離性イオン化反応

Dissociative Ionization of Ethanol Molecule using Third Harmonic Wave of Femtosecond Ti:Sapphire Laser

矢澤洋紀(D1), 江角禎宏(B4)

H. Yazawa and Y. Esumi

Abstract

Dissociative ionization of ethanol molecules under intense laser field at $\lambda = 269$ nm was investigated. The overall C-H bond breaking is enhanced at $\lambda = 269$ nm compared with $\lambda = 800$ nm and 400nm, whereas the branching ratio between C-C bond and C-O bond breaking does not exhibit the dependence on the laser pulse width which was seen at $\lambda = 800$ nm and 400nm. These distinct dynamics may attribute to the different field-induced potential structure and excitation of high vibration level because of the high photon energy of 269nm.

1 はじめに

フェムト秒レーザ技術の発展により、レーザ場によ る分子の化学反応制御は素晴らしい進歩を遂げた.分 子内エネルギーの散乱・緩和が起こる前に反応を決定 させる超高速性(10-12~10-15秒)と、振動モードの重ね合 わせ状態である振動核波束(核間距離の局在性)形成を 実現させる広帯域性が主たる要因である.一方で,電 界強度が高くなり(> 10¹³W/cm²), ラビ周波数が分子振 動周期を超えはじめると、 摂動論では取り扱うことの できない分子固有状態から大きく変形した新しい分子 ポテンシャル構造(LD-PES)が誕生する[1]. この分子 構造の変形は電界場を構成する全てのパラメータ(強 度, 偏光, 周波数, 位相)に依存するため[2], 電界場を 適切にシンセサイズすることによって, 分子固有状態 に制限されない新しい反応を導くことが可能である. こうして、「超高速・高強度場光化学」という新しい フロンティアが開拓され、ポンプ・プローブ励起法や 自己学習型最適化制御法によって,所望とする化学反 応経路を高い収率をもって制御することが可能である ことが示されてきた[3-7].

我々も、これまでに高強度場(> 10¹³W/cm², 40fs~1ps)

におけるエタノール分子のC-C結合およびC-O結合の 解離性イオン化反応を調査した結果,その解離分岐比 は LD-PES を持続させる光パルス幅が重要であること を明らかにし、相対的な C-O 結合解離を 3 倍から 5 倍 程度まで制御することができることを示した [8-11]. なかでも興味深い現象として, 電界の基本周波数 (λ=800nm)を2次高調波へと変換(λ=400nm)すると、電 界強度が低下するのにもかかわらず,相対的 C-O 結合 解離がλ=800nmと比較して2倍程度上昇するという結 果がある[10]. これは以下のように解釈される. 電界 場の包絡線関数 *E*(*t*)の時間的変化が電界周波数ω。にく らべて十分遅い場合(dE(t)/dt << E(t)wo), LD-PES の構 造変化は、電界場の光子エネルギー分だけ励起準位が エネルギーシフトして基底準位と反発交差したもので あると近似的に描写される(フロケ描像および断熱状 態)[2]. 準位交差点において振動核波束が励起準位(解 離性準位)に遷移し、反応を起こす(結合軟化). この描 像は電界が連続波である場合によく適応される一方で、 フェムト秒レーザのような短時間電界場において適切 であるかどうかは明確な答えが示されていない.しか し、少なくとも 20fs 程度までであるならば、フロケ描 像で説明される LD-PES 構造に沿った現象が実験的に 数多く示されている[2, 12-15]. よって, 我々の研究結 果も、フロケ描像を適応した場合に、光子エネルギー の高いλ=400nmによってλ=800nmよりも強い準位交差 を創り出した結果、より効率的な相対的 C-O 結合解離 を発生させたと考えられる. このような解釈のもとで は、2 次高調波よりもさらに高い周波数(光子エネルギ ー)を持つ 3 次高調波における振る舞いを調査するこ とが非常に重要であり、また興味深い.

そこで、本研究では、Ti:Sapphire フェムト秒レーザの3次高調波におけるエタノール分子の解離性イオン 化反応を調査した。

2 実験

Fig.1(a)に実験セットアップを示す. 光源から発生 したフェムト秒レーザパルスをチャープパルス増幅器 (CPA)によって約0.4mJ/pulse まで増幅する(繰り返し周 波数 1kHz). 出射光パルスは、中心波長 800nm、スペク トル幅 25nm であり、フーリエ限界パルス幅は 40fs で ある.その後、3 倍波への変換効率を上昇させるため、 凸レンズ(f = 150mm)と 凹レンズ(f = -75mm)で構成さ れるテレスコープによりビーム径を 4mm (1/e²)から 2mm(1/e²)へと縮小し、厚さ 0.5mm の Type-1 β-BBO 結 晶(θ_c = 29.2 deg)へ入射させ2次高調波(λ=400nm)を発 生させる(変換効率~20%). このとき、2 次高調波のス ペクトル幅は 4nm, パルス幅は 60fs である. その後, 基本波と2次高調波をダイクロイックビームスプリッ タにより分離し、基本波ラインの遅延ステージにより 適切な相対時間遅延を加え, λ/2 波長板によって 2 次高 調波と偏光方向を揃えた後、再び合成し、厚さ 0.2mm の Type-1 β-BBO 結晶(θ_c = 64.7 deg)へ入射させ 3 次高 調波を得る.基本波と2次高調波は2枚のダイクロイ ックビームスプリッタにより除去する.3次高調波の パルスエネルギーは12µJ/pulse,スペクトル幅は1.5nm であり(Fig.1(b))、フーリエ限界パルス幅にして 70fs で ある.

3 次高調波は石英集光レンズ(f = 170mm)により飛行 時間選別質量分析器(TOF-MS)の中へ集光する.厚さ 8mmのTOF入射窓(石英)による材料分散により3次高 調波のパルス幅は90fsまで広がる.TOF-MSの中には 圧力 1.0x10⁻⁵Torr の気相エタノール分子線がレーザ進 行方向と垂直方向から流れており、その交差点(集光 点)において反応が起こる.発生した種々の解離イオ ンはTOF-MS内のマイクロチャンネルプレート(MCP) により測定する.なお、3次高調波の偏光方向はTOF 測定軸と水平になるようにセットした.

パルス幅依存性実験においては、石英窓を集光レン ズ前に挿入することによって3次高調波のパルス幅を 伸張させた.石英窓 1cm あたり付加される分散量は 3.8x10⁻⁴ps²/cm である.本研究では、石英窓の厚さを 1.1cm から 8.0cm まで変化させることで、パルス幅を 170fs から 530fs まで伸張させた(ここで示したパルス 幅は実測結果ではなく、実測スペクトルと理論的分散 値から計算した値である).なお、石英窓の非線形効果 によるスペクトル変調は起こっていないことは確認済 みである.

3 実験結果

Fig.2(b) は 3 次高調波(λ =269nm)を照射したときの エタノール分子の TOF 質量スペクトルである. 比較の ため、2 次高調波(λ =400nm)によるフラグメントスペク トルも Fig.2(a)示す. このとき、3 次高調波および 2 次 高調波の集光強度はそれぞれ 1.0x10¹³ W/cm², 2.2x10¹³ W/cm²と見積られる.2つのフラグメントスペクトルは 大きな差異を見せることはなく、よく似ていることが わかる. これは、 λ =800nm と λ =400nm を比較した場合 に、後者において相対的 C-O 結合解離が大きく促進さ れた結果と対照的である[10].



Fig.1: (a) Experimental setup for dissociative ionization of ethanol molecules using third harmonic wave of femtosecond Ti:Sa laser. L; lens, DBS; dichroic beam splitter, WP; wave plate. (b) Spectrum of the third harmonic wave.

ここで、C-C 結合解離に対する C-O 結合解離の割合を

示すイオン生成比 [C₂H₅⁺]/[CH₂OH⁺] に着目すると, λ =400nm においては 0.34 である一方, λ =269nm では 0.27 となる. よって, λ =269nm においては, むしろ相 対的 C-O 結合解離は抑制されている. ところが, 相対 的な C-H 結合解離を示すイオン生成比[C₂H₃⁺]/[C₂H₅⁺], [C₂H₄OH⁺]/[C₂H₅OH⁺]に着目してみると, λ =400nm にお いては 1.60, 1.53 である一方, λ =269nm では 1.86, 2.72 となる. 以上の結果から, λ =269nm により, λ =400nm と比較して, 解離反応全体として C-H 結合解離が促進 されたということが確認される.



Fig.2: The TOF mass spectra obtained for ethanol molecules with intense laser pulse at (a) λ =400nm (2.2x10¹³ W/cm², 80fs) and (b) λ =269nm (1.0x10¹³ W/cm², 90fs), respectively.

次に、以前、 λ =800nm、400nmで行った解離イオン化 反応のパルス幅依存性[10]を λ =269nm についても調査 した.本実験は、3 次高調波のパルスエネルギーが 12 μ J/pulse および 8 μ J/pulse の 2 つの場合で行った.比 較のため、 λ =400nm によるパルス幅依存性も示す(パ ルスエネルギーは 40 μ J/pulse で行った). Fig.3(a)、(b) は 各パルス幅におけるイオン生成比[C₂H₅⁺]/[CH₂OH⁺] (プロット)および[C₂H₃⁺]/[CH₂OH⁺](プロット)をプ ロットしたデータである. λ =400nm については、500fs までのパルス幅の広がりに伴ってこれらのイオン生成 比が 2.5 倍程度上昇している(Fig.3(a)). これは λ =800nm と同じ特性であり,先に述べたように, LD-PES を持続させるとこにより,準位交差点が C-C 結合軸よりも遠いC-O結合軸方向に振動核波束を効率 的に導くことができることを示している[8, 10, 16]. 一方で, λ =269nm については,イオン生成比 [C₂H₅⁺]/[CH₂OH⁺]がパルス幅に対して僅か 15%程度の 範囲でしか変化していない(Fig.3(b)). これは C-C 結合 解離および C-O 結合解離に対して LD-PES の持続効果 が現れていないことを示している.しかしながら,イ オン生成比[C₂H₃⁺]/[CH₂OH⁺]に着目すると,500fs まで のパルス幅の広がりに伴って 0.47 倍程度減少してい る.つまり λ =269nm では,C-H 結合解離において強い パルス幅依存性が現れている.これらの振る舞いは, λ =800nm,400nm と比較して大きな差異である.



Fig.3: The dependence of the ion yield ratio at (a), (c) $\lambda = 400$ nm and (b), (d) $\lambda = 269$ nm on the temporal width of linearly-chirped laser pulses. The pulse energies of laser pulses at 400 nm and 269 nm pulse were 40 µJ/pulse, 12 µJ/pulse (open) and 8µJ/pulse (filled), respectively.

Fig.3(c), (d) は各パルス幅におけるイオン生成比 [C₂H₃⁺]/[C₂H₅⁺](プロット), [CH₃⁺]/[C₂H₅⁺](プロッ ト)および[CH₃⁺]/[C₂H₃⁺] (プロット)をプロットした データである.特に顕著な差は[C₂H₃⁺]/[C₂H₅⁺]の振る 舞いであり, 500fs までのパルス幅の広がりに対して, λ=400nm では 8%程度の変化である一方, λ=269nm で は 0.5 倍程度減少している. これらの結果からも, λ=269nm と C-H 結合解離の強い相関を確認すること ができる.

以上の実験結果から、以下のことが推測できる.

λ=269nmではC-C結合解離およびC-O結合解離に対し て LD-PES の持続効果が現れていないことから, λ=800nm, 400nm よりもさらに強い準位交差を創り出 した結果,振動核波束は短い電界時間でも C-O 結合軸 方向に十分に遷移できると考えられる.ただし、大変 興味深いことに、その LD-PES は C-O 結合軸方向への 遷移が支配的である構造をとるわけではなく、反応は 主に C-C 結合解離が支配する. これは、1 価のエタノー ル分子の基底準位[16]において、より深いポテンシャ ル井戸を持つ(振動準位のエネルギー間隔が広い)C-C 結合軸方向において, λ = 269 nm によって準位交差下 のポテンシャルバリアよりも高い振動準位を励起した 結果, 解離準位への遷移確率が上昇したためと考える のが適切であるように思われる.このような効果は, 特に水素分子に限っては、振動トラップもしくは結合 軟化と呼ばれる現象を引き起こす効果としても知られ ている[2,13]. λ = 269 nm において C-H 結合解離が促進 された理由も、おそらく同じ考察が適応できると考え る. すなわち, 高い振動準位の励起によって, 振動核 波束がポテンシャルバリアを越えやすくなったと解釈 するものである. パルス幅の広がりによる相対的 C-H 解離結合の減少(Fig.3(b), (d))は、単純に電界強度の減 少に伴う励起確率の減少であると考えられる.(以上の 考察は、あくまでも著者らの推測であり、理論的確証 はない.)

4 結論

Ti:Sapphire フェムト秒レーザの 3 次高調波を用いる ことで, λ. = 269 nm におけるエタノール分子解離性イ オン化反応を調査した.実験結果から次の知見が得ら れる. λ = 800 nm, 400 nm と比較して,わずか 90fs 以 内という短い電界時間で,エタノールの主な骨格であ る C-C 結合と C-O 結合の解離分岐比が決定される.

解離反応は主に C-C 結合解離が支配する. λ_. = 800 nm, 400 nm と比較して全体的に C-H 結合解離が促進される.

これらは, λ = 269 nm の高い光子エネルギーによる 寄与であるものと推測される.エタノール分子の選択 的解離反応制御という点では, λ = 269 nm は有効であ るとはいえないが、今回の実験結果は、「単純に強い 準位交差を創り出せば良いというわけではなく、適切 な準位交差と電界時間が系の解離反応をセンシティブ に決定する」という、分子結合解離反応制御における 大変重要な事実を明確に示している.

References

[1] K. Yamanouchi: Science, 29, 243 (2001)

[2] J. H. Posthumus: Rep. Prog. Phys. 67, 623 (2004)

[3] A. Assion, T. Baumert, M. Bergt, T. Brixner, B. Kiefer,

V. Seyfried, M. Strehle and G. Gerber: Science, 282, 919 (1998)

[4] R. J. Levis, Menkir and H. A. Rabitz: Science, **292**, 709 (2001)

[5] H. Niikura, D. M. Villeneuve and P. B. Corkum: Phys. Rev. A., 73, 021402 (2006)

[6] V. I. Prokhorenko, A. M. Nagy, S. A. Waschuk, L. S. Brown, R. R. Birge and R. J. Dwayne Miller: Science, **313**, 1257 (2006)

[7] B. J. Sussman, D. Townsend, M. Y. Ivanov and A. Stolow: Science, 314, 278 (2006)

[8] R. Itakura, K. Yamanouchi, T. Tanabe, T. Okamoto and F. Kannari: J. Chem. Phys, **119**, 4179 (2003)

[9] H. Yazawa, T. Tanabea, T. Okamoto, M. Yamanaka, F. Kannari, R. Itakura and K. Yamanouchi: J. Chem. Phys, **124**, 204314 (2006)

[10] H. Yazawa, T. Shioyama, Y. Suda, F. Kannari, R. Itakura, K. Yamanouchi: J. Chem. Phys, **125**, 184311 (2006)

[11]"Control of Dissociative Ionization of Ethanol molecule by 800nm and 400nm Two-Color Femtosecond Laser Pulses", H. Yazawa at al., (投稿準備中)

[12] A. Talebpour, K. Vijayalakshmi, A. D. Bandrauk, T. T. Nguyen-Dang and S. L. Chin: Phys. Rev. A, 62, 042708 (2000)

[13] K. Sändig, H. Figger and T.W. Hänsch: Phys. Rev. Lett., 85, 4876 (2000).

[14] Th. Ergler, A. Rudenko, B. Feuerstein, K. Zrost, C. D. Schro⁻ter, R. Moshammer and J. Ullrich: Phys. Rev. Lett., **95**, 093001 (2005).

[15] A. Staudte, at al.,: Phys. Rev. Lett., 98, 073003(2007).

[16] H. Kono and Y. Sato: Chem. Phys., 304, 203 (2004)